hh)

PHTHALOCYANINE COMPOSITION, ITS PRODUCTION, AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR USING THE SAME

Publication number: JP8041373
Publication date: 1996-02-13

Inventor:

ITAGAKI MIKIO; HAYASHIDA SHIGERU; NODA

YOSHIAKI; KONO ATSUSHI

Applicant:

HITACHI CHEMICAL CO LTD

Classification:

- international:

C09B67/20; C09B67/50; G03G5/06; C09B67/00;

G03G5/06; (IPC1-7): C09B67/50; C09B67/20; G03G5/06

- european:

Application number: JP19940174095 19940726 Priority number(s): JP19940174095 19940726

Report a data error here

Abstract of **JP8041373**

PURPOSE:To provide a method for producing a phthalocyanine compsn. excellent in characteristics such as chargeability, dark attenuation, and sensitivity in the initial state and after repeated use and to provide an electrophotographic photoreceptor. CONSTITUTION:This phthalocyanine compsn. contg. titanylphthalocyanine and having the main diffraction peaks at Bragg angles (2theta+ or -02 deg.) of 9.3 deg., 13.1 deg., 15.0 deg., and 26.2 deg. in the X-ray diffraction spectrum of CuKalpha. A phthalocyanine mixture contg. titanylphthalocyanine and a metal halide phthalocyanine having a trivalent central metal is subjected to an acid paste treatment with sulfuric acid in a wt. ratio of the acid to the mixture of 40 or lower and then treated with an org. solvent, thus giving a phthalocyanine compsn. contg. titanylphthalocyanine and having the main diffraction peaks at Bragg angles (2#\$.2 deg.) of 9.3 deg., 13.1 deg., 15.0 deg., and 26.2 deg. in the X-ray diffration spectrum of CuKalpha.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-41373

(43)公開日 平成8年(1996)2月13日

| (51) Int.Cl.8 | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | 技術表示箇所 |
|---------------|-------|------|---------------|----|--------|
| C09B | 67/50 | Z | | | |
| | 67/20 | G | | | |
| G 0 3 G | 5/06 | 371 | | | |

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 11 頁)

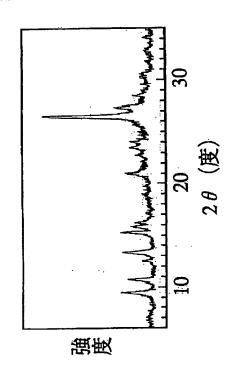
| (21)出願番号 | 特願平6-174095 | (71)出願人 | |
|----------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| (22)出顧日 | 平成6年(1994)7月26日 | | 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 |
| <u> </u> | | (72)発明者 | |
| | : | | 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 |
| | | (72)発明者 | *** |
| | | | 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 |
| | | (72)発明者 | |
| | | | 千葉県市川市新田2丁目1番11号 |
| | | (72)発明者 | |
| | | | 千葉県千葉市緑区大椎町1188-349 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 若林 邦彦 |

(54) 【発明の名称】 フタロシアニン組成物、その製造法及びそれを用いた電子写真感光体

(57)【要約】

【目的】 帯電性、暗滅衰、感度等の初期及び繰り返し 特性に優れたフタロシアニン組成物の製造法及び電子写 真感光体を提供する。

【構成】 CuKaのX線回折スペクトルにおいてブラ ッグ角(2θ±0.2度)の9.3度、13.1度、1 5. 0度及び26. 2度に主な回折ピークを有し、チタ ニルフタロシアニンを含むフタロシアニン組成物、チタ ニルフタロシアニン及び中心金属が3価のハロゲン化金 属フタロシアニンを含むフタロシアニン混合物を、この フタロシアニン混合物に対する硫酸量の重量比を40倍 以下としてアシッドペースト処理し、次いで有機溶剤で 処理することを特徴とするCuKαのX線回折スペクト ルにおいてブラッグ角 ($2\theta \pm 0$. 2度) の9. 3度、 13.1度、15.0度及び26.2度に主な回折ピー クを有し、チタニルフタロシアニンを含むフタロシアニ ン組成物の製造法及びこの組成物を用いた電子写真感光 体。



【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 $CuK\alpha$ のX線回折スペクトルにおいて ブラッグ角 $(2\theta\pm0.2g)$ の 9.3 度、13.1 度、15.0度及び 26.2 度に主な回折ピークを有 し、チタニルフタロシアニンを含むフタロシアニン組成

【請求項2】 さらに、中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを含む請求項1記載のフタロシアニン 組成物。

【請求項3】 チタニルフタロシアニン及び中心金属が 3価のハロゲン化金属フタロシアニンを含むフタロシアニン混合物を、このフタロシアニン混合物に対する硫酸量の重量比を40倍以下としてアシッドペースト処理し、次いで有機溶剤で処理することを特徴とするCuK α のX線回折スペクトルにおいてブラッグ角($2\theta\pm$ 0.2度)の9.3度、13.1度、15.0度及び26.2度に主な回折ビークを有し、チタニルフタロシアニンを含むフタロシアニン組成物の製造法。

【請求項4】 導電性基材上に有機光導電性物質を含有する光導電層を有する電子写真感光体において、有機光 20 導電性物質が請求項1又は2記載のフタロシアニン組成物を含むものである電子写真感光体。

【請求項5】 光導電層が電荷発生層及び電荷輸送層を備え、有機光導電性物質が電荷発生層に含まれる請求項4記載の電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高い感度を有する新規なフタロシアニン組成物、その製造法及びこれを用いた電子写真感光体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の電子写真感光体としては、アルミニウム等の導電性基板の上に50μm程度のセレン(Se)膜を真空蒸着法により形成したものがある。しかし、このSe感光体は、波長500nm付近までしか感度を有していない等の問題がある。

[0003]また、導電性基板の上に50μm程度のSe層を形成し、この上に更に数μmのセレンーテルル(Se-Te)合金層を形成した電子写真感光体があるが、この感光体は上記Se-Te合金のTeの含有率が40高い程、分光感度が長波長にまで伸びる反面、Teの添加量が増加するにつれて表面電荷の保持特性が不良となり、事実上、電子写真感光体として使用できなくなるという重大な問題がある。

【0004】また、アルミニウム基板の上に1μm程度のクロロシアンブルー又はスクウアリリウム酸誘導体をコーティングして電荷発生層を形成し、この上に絶縁抵抗の高いポリビニルカルバゾール又はピラゾリン誘導体とポリカーボネート樹脂との混合物を10~20μmコーティングして電荷輸送層を形成した所謂複合二層型の

電子写真感光体もあるが、この電子写真感光体は700 mm以上の光に対して感度を有していないのが実状である。

2

【0005】近年、この複合二層型の電子写真感光体において、上記欠点を改善した、即ち、半導体レーザ発振領域800m前後に感度を有する感光体も多く報告されているが、これらのうち多くのものが電荷発生材料としてフタロシアニン顔料を用い、その膜厚0.5~1μm程度の電荷発生層上にポリビニルカルバゾール、ビラゾリン誘導体又はヒドラゾン誘導体とポリカーボネート樹脂又はポリエステル樹脂との絶縁抵抗の高い混合物を10~20μmコーティングして電荷輸送層を形成し複合二層型の感光体を形成している。

【0006】フタロシアニン類は、中心金属の種類により吸収スペクトルや、光導電性が異なるだけでなく、結晶形によってもこれらの物性には差があり、同じ中心金属のフタロシアニンでも、特定の結晶形が電子写真用感光体用に選択されている例がいくつか報告されている。 【0007】例えば、チタニルフタロシアニンには種々の結晶形が存在し、その結晶形の違いによって帯電性、暗減衰、感度等に大きな差があることが報告されている。

【0008】特開平3-27898号公報には、ブラッグ角(2θ±0.2度)の7.6度、10.2度、12.6度、13.2度、15.1度、16.2度、17.2度、18.3度、22.5度、24.2度、25.3度及び28.6度に主な回折ピークを有するα形チタニルフタロシアニンを電荷発生材料として用いた感光体が開示されており、分光感度は3.2mJ/m²とされる0でいる。

【0009】また、特開平3-258860号公報には、ブラッグ角($2\theta\pm0.2$ 度)が27.3度に主な回折ピークを有するD型チタニルフタロシアニンを電荷発生材料として用いた感光体が開示されており、白色光感度は0.14 lux・secとされている。特開平4-22 1961号公報には、ブラッグ角($2\theta\pm0.2$ 度)の9.5度及び27.2度に主な回折ピークを有するY型チタニルフタロシアニンを電荷発生材料として用いた感光体が開示されており、白色光感度は0.37 lux・secとされている。特開平4-257867号公報には、ブラッグ角($2\theta\pm0.2$ 度)の9.0度、14.2度、23.9度及び27.1度に主な回折ピークを有するI型チタニルフタロシアニンを電荷発生材料として用いた感光体が開示されており、分光感度は2.1mJ/m²とされている。

【0010】ブラッグ角(20±0.2度)の9.3度 及び26.2度に主な回折ピークを有するものは一般に β形チタニルフタロシアニンと呼ばれ、特開平2-19 8453号公報には、このβ形チタニルフタロシアニン を電荷発生材料として用いた感光体が開示されており、 3

分光感度は3.2mJ/m とされている。

【0011】特開平4-372663号公報には、チタ ニルフタロシアニンとハロゲン化インジウムフタロシア ニンの混合結晶を電荷発生材料として用いた感光体が開 示されているが、この結晶形はブラッグ角(2 θ ±0. 2度) の9. 4度、15. 2度、26. 4度及び27. 4度に主な回折ピークを有し、従来報告されているβ形 結晶と類似しているが、26.4度と27.4度のピー ク強度が逆転している特徴を持っている。

【0012】 とのように、一般的にβ形チタニルフタロ 10 シアニンを電荷発生材料として用いた感光体の電子写真 特性は感度が低く、印字画像の高解像度化及び印字速度 の高速化に対応することができない。

【0013】また、初期の電子写真特性以外にも、繰り 返し使用するに従って、表面電位が低下したり、帯電か ら現像までの時間の間に表面電位が急激に低下、すなわ ち、暗滅衰が増加するという問題がある。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従 来の技術の問題点を解消し、高い感度を有するフタロシ 20 ている。 アニン組成物、その製造法及びこれを用いた印字画像の 高解像度化及び印字速度の高速化に対応し、繰り返し特 性に優れた電子写真感光体を提供することを目的とする ものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、CuKaのX 線回折スペクトルにおいてブラッグ角($2\theta \pm 0.2$ 度) の9.3度、13.1度、15.0度及び26.2 度に主な回折ピークを有し、チタニルフタロシアニンを 含むフタロシアニン組成物に関する。

【0016】また、本発明は、チタニルフタロシアニン 及び中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを 含むフタロシアニン混合物を、このフタロシアニン混合 物に対する硫酸量の重量比を40倍以下としてアシッド ペースト処理し、次いで有機溶剤で処理することを特徴 とするC u K αのX線回折スペクトルにおいてブラッグ 角(2θ±0.2度)の9.3度、13.1度、15. 0度及び26.2度に主な回折ピークを有し、チタニル フタロシアニンを含むフタロシアニン組成物の製造法に 関する。

【0017】また、本発明は、導電性基材上に有機光導 電性物質を含有する光導電層を有する電子写真感光体に おいて、有機光導電性物質が上記のフタロシアニン組成 物を含むものである電子写真感光体に関する。

【0018】以下、本発明について詳述する。本発明で 用いられるチタニルフタロシアニンは、例えば、下記に 進じて得るととができる。

【0019】フタロニトリル18.4g(0.144モ ル)をα-クロロナフタレン120m1中に加え、次に窒 素雰囲気下で四塩化チタン4m1 (0.0364モル)を 50 重量比が10倍より小さいと均一に溶解させることが困

滴下する。滴下後、昇温し撹拌しながら200~220 °Cで3時間反応させた後、100~130°Cで熱時濾過 して、α-クロロナフタレン、次いでメタノールで洗浄 する。140m1のイオン交換水で加水分解(90°C、1 時間)を行い、溶液が中性になるまでこの操作を繰り返 し、メタノールで洗浄する。次に、100℃のNMPで 充分に洗浄し、続いてメタノールで洗浄する。とのよう にして得られた化合物を60℃で真空加熱乾燥してチタ ニルフタロシアニンが得られる(収率46%)。

【0020】本発明で用いられる中心金属が3価のハロ ゲン化金属フタロシアニン化合物において中心金属とし ての3価の金属は、In、Ga、Al等が挙げられハロ ゲンとしては、C1、Br等が挙げられ、また、フタロ シアニン環にハロゲン等の置換基を有していてもよい。 この化合物は公知の化合物であるが、これらのうち、例 えば、モノハロゲン金属フタロシアニン及びモノハロゲ ン金属ハロゲンフタロシアニンの合成法は、インオーガ ニック ケミストリー [Inorganic・Chemistry19、3131 (1980)] 、特開昭59-44054号公報等に記載され

【0021】モノハロゲン金属フタロシアニンは、例え ば、次のようにして製造することができる。

【0022】フタロニトリル78.2ミリモル及び三ハ ロゲン化金属15.8ミリモルを二回蒸留し脱酸素した キノリン100m1中に入れ、0.5~3時間加熱還流し た後徐冷、続いて0℃まで冷した後ろ過し、結晶をメタ ノール、トルエン、アセトンの順で洗浄した後、110 ℃で乾燥する。

【0023】また、モノハロゲン金属ハロゲンフタロア 30 ニンは、次のようにして製造することができる。フタロ ニトリル156ミリモル及び三ハロゲン化金属37.5 ミリモルを混合して300℃で、溶融してから0.5~ 3時間加熱してモノハロゲン金属ハロゲンフタロシアニ ンの粗製物を得、これをソックスレー抽出器を用いてα - クロロナフタレンで洗浄する。

【0024】本発明において、チタニルフタロシアニン 及び中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを 含むフタロシアニン混合物の組成比率は、帯電性、暗滅 衰、感度等の電子写真特性の点からチタニルフタロシア 40 ニンの含有率が、20~95重量%の範囲であることが 好ましく、50~90重量%の範囲であることがより好 ましく、65~90重量%の範囲が特に好ましく、75 ~90重量%の範囲であることが最も好ましい。

【0025】フタロシアニン混合物はアシッドペースト 法によりアモルファス化される。

【0026】例えば、フタロシアニン混合物 1gを一定 量の濃硫酸に溶解し室温で撹拌する。フタロシアニン混 合物に対する硫酸の重量比は40倍以下、好ましくは1 0~40倍、より好ましくは20~30倍である。との 難となり、また、40倍を超えると目的の結晶形が得ら れない。次に硫酸溶液を氷水で冷却したイオン交換水1 リットル中に約1時間、好ましくは40分~50分で滴 下し再沈させる。再沈から洗浄まで一定時間放置した 後、遠心分離により沈殿物を回収する。放置時間は、好 ましくは0~40時間、より好ましくは0~20時間で ある。その後洗浄水としてのイオン交換水で、洗浄水の 洗浄後のpHが2~5でかつ伝導率が5~500μS/cmと なるまで沈殿物を繰り返し洗う。ついでメタノールで充 分に洗浄した後、60℃で真空加熱乾燥しフタロシアニ 10 ン組成物中間体の粉末を得る。

【0027】との中間体を有機溶剤で処理することによ って結晶変換し、本発明のブラッグ角($2 \, heta \pm 0$. $\, 2 \,$ 度) に特定の回折ピークを有するフタロシアニン組成物 を得ることができる。

【0028】例えば、フタロシアニン組成物中間体の粉 末1gを有機溶剤としての1、3-ジメチル-2-イミ ダゾリジノン10mlに入れ加熱撹拌する(上記粉末/有 機溶剤(重量比)は、 $1 \diagup 1 \sim 1 \diagup 1$ 0 0 である)。加 熱温度は50℃~200℃、好ましくは80℃~150 **℃であり、加熱時間は1時間~12時間、好ましくは2** 時間~6時間である。加熱撹拌終了後ろ過しメタノール で洗浄し60℃で真空乾燥し本発明のフタロシアニン組 成物の結晶700mgを得ることができる。本処理に用い られる有機溶剤としては、例えば、メタノール、エタノ ール、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール 類、n-ヘキサン、オクタン、シクロヘキサン等の脂環 族炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチル エーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチ レングリコールジエチルエーテル等のエーテル類、アセ テートセロソルブ、アセトン、メチルエチルケトン、シ クロヘキサノン、イソホロン等のケトン類、酢酸メチ ル、酢酸エチル等のエステル類、ジメチルスルホキシ ド、ジメチルホルムアミド、フェノール、クレゾール、 アニソール、ニトロベンゼン、アセトフェノン、ベンジ ルアルコール、ビリジン、N-メチル-2-ピロリド ン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、キノリ ン、ピコリン等の非塩素系有機溶剤、ジクロロメタン、 ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタ ン、四塩化炭素、クロロホルム、クロロメチルオキシラ ン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの塩素系有 機溶剤などが挙げられる。

【0029】これらのうちケトン類及び非塩素系有機溶 剤が好ましく、そのうちでも1,3-ジメチル-2-イ ミダゾリジノン、N-メチル-2-ピロリドン、ピリジ ン、メチルエチルケトン及びジエチルケトンが好まし 61

【0030】本発明の電子写真感光体は、導電性支持体 の上に光導電層を設けたものである。

【0031】本発明において、光導電層は有機光導電性 物質を含む層であり、有機光導電性物質の被膜、有機光 導電性物質と結合剤を含む被膜等の単層型の光導電層、

電荷発生層及び電荷輸送層からなる複合型の光導電層な

どがある。

【0032】上記有機光導電性物質としては、上記フタ ロシアニン組成物が必須成分として用いられ、さらに公 知のものを併用することができる。また、有機光導電性 物質としては上記フタロシアニン組成物に電荷を発生す る有機顔料及び/又は電荷輸送性物質を併用することが 好ましい。なお、上記電荷発生層にはフタロシアニン組 成物及び/又は電荷を発生する有機顔料が含まれ、電荷 輸送層には電荷輸送性物質が含まれる。

【0033】上記電荷を発生する有機顔料としては、ア ゾキシベンゼン系、ジスアゾ系、トリスアゾ系、ベンズ イミダゾール系、多環キノン系、インジゴイド系、キナ クリドン系、ペリレン系、メチン系、α型、β型、γ 型、 δ 型、 ϵ 型、lpha型等の各種結晶構造を有する無金属 タイプ又は金属タイプのフタロシアニン系などの電荷を 発生することが知られている顔料が使用できる。これら 20 の顔料は、例えば、特開昭47-37543号公報、特 開昭47-37544号公報、特開昭47-18543 号公報、特開昭47-18544号公報、特開昭48-43942号公報、特開昭48-70538号公報、特 開昭49-1231号公報、特開昭49-105536 号公報、特開昭50-75214号公報、特開昭53-44028号公報、特開昭54-17732号公報等に 開示されている。

【0034】また、特開昭58-182640号公報及 びヨーロッパ特許公開第92,255号公報などに開示 されているτ、τ΄、η及びη΄型無金属フタロシアニ ンも使用可能である。とのようなもののほか、光照射に より電荷担体を発生する有機願料はいずれも使用可能で

【0035】上記電荷輸送性物質としては、高分子化合 物では、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ハロゲン化ポ **リ-N-ビニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ポリ** ビニルインドロキノキサリン、ポリビニルベンゾチオフ エン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルアクリジ 40 ン、ポリビニルピラゾリン等が挙げられ、低分子化合物 のものではフルオレノン、フルオレン、2, 7-ジニト ロ-9-フルオレノン、4H-インデノ(1,2,6) チオフエン-4-オン、3,7-ジニトロージベンゾチ オフエン-5-オキサイド、1-ブロムピレン、2-フ ェニルピレン、カルバゾール、N-エチルカルバゾー ル、3-フェニルカルバゾール、3-(N-メチル-N -フェニルヒドラゾン) メチル-9-エチルカルバゾー ル、2-フェニルインドール、2-フェニルナフタレ ン、オキサジアゾール、2、5 - ビス(4 - ジエチルア

50 ミノフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、1-

フェニル-3-(4-ジエチルアミノスチリル)-5-(4-ジェチルアミノスチリル)-5-(4-ジェチル アミノフェニル) ピラゾリン、1-フェニル-3-(p ジエチルアミノフェニル)ピラゾリン、p - (ジメチ ルアミノ) -スチルベン、2-(4-ジプロピルアミノ フェニル) -4-(4-ジメチルアミノフェニル)-5 - (2-クロロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2 (4-ジメチルアミノフェニル)-4-(4-ジメチ ルアミノフェニル) -5-(2-フルオロフェニル)-1、3-オキサゾール、2-(4-ジエチルアミノフェ 10 【化1】 ニル) -4-(4-ジメチルアミノフェニル) -5- *

7

* (2-フルオロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2 - (4-ジプロピルアミノフェニル)-4-(4-ジメ チルアミノフェニル)-5-(2-フルオロフェニル) -1,3-オキサゾール、イミダゾール、クリセン、テ トラフェン、アクリデン、トリフェニルアミン、ベンジ ジン、これらの誘導体等がある。

8

【0036】電荷輸送性物質としては、特に、次の一般 式[]]で表されるベンジジン誘導体が好ましい。 [0037]

(R1及びR1は、各々独立して、水素原子、ハロゲン原 子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、フルオロ アルキル基又はフルオロアルコキシ基を示し、R1及び R²のうち少なくとも一方はフルオロアルキル基又はフ ルオロアルコキシ基であり、R3は、各々独立して、水 素原子又はアルキル基を示し、Ar1及びAr1は、各々 独立してアリール基を示す)

[0038]一般式[I]において、アルキル基として は、メチル基、エチル基、n - プロピル基、iso - プロ ビル基、n-ブチル基、tert-ブチル基等が挙げられ る。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、 n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基等が挙げられ る。アリール基としては、フェニル基、トリル基、ビフ ェニル基、ターフェニル基、ナフチル基等が挙げられ

る。フルオロアルキル基としては、トリフルオロメチル 基、トリフルオロエチル基、ヘブタフルオロプロビル基 等が挙げられる。フルオロオルコキシ基としては、トリ フルオロメトキシ基、2、3-ジフルオロエトキシ基、 20 2, 2, 2-トリフルオロエトキシ基、1 H、1 H-ペ ンタフルオロプロポキシ基、ヘキサフルオロ‐iso‐プ ロポキシ基、1H、1H-ペンタフルオロブトキシ基、 2, 2, 3, 4, 4, 4-ヘキサフルオロブトキシ基、 4、4、4-トリフルオロブトキシ基等のフルオロアル コキシ基が挙げられる。例えば、下記のNo.1~No.6の 化合物等が挙げられる。

[0039]

【化2】

[化3]

【0040】上記フタロシアニン組成物及び必要に応じ て用いる電荷を発生する有機顔料 (両方で前者とする) と電荷輸送性物質(後者とする)とを混合して使用する 50 ましい。このとき、結合剤をこれらの化合物全量(前者

場合(単層型の光導電層を形成する場合)は、後者/前 者が重量比で $10/1\sim2/1$ の割合で配合するのが好 +後者)に対して0~500重量%、特に30~500 重量%の範囲で使用するのが好ましい。これらの結合剤 を使用する場合、さらに、可塑剤、流動性付与剤、ピン ホール抑制剤等の添加剤を必要に応じて添加することが できる。

【0041】電荷発生層及び電荷輸送層からなる複合型の光導電層を形成する場合、電荷発生層中には、上記フタロシアニン組成物及び必要に応じて電荷を発生する有機顔料が含有され、結合剤をフタロシアニン組成物と有機顔料の総量に対して500重量%以下の量で含有させてもよく、また、上記した添加剤を該フタロシアニン組成物と有機顔料の総量に対して5重量%以下で添加してもよい。また、電荷輸送層には、上記した電荷輸送性物質が含有され、さらに、結合剤を電荷輸送性物質に対して500重量%以下で含有させてもよい。電荷輸送性物質が低分子量化合物の場合は、結合剤を化合物に対して50重量%以上含有させることが好ましい。

【0042】上記した場合すべてに使用し得る結合剤としては、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウトンン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、スチレンーブタジエン共重合体、ポリメタクリル酸メチル樹脂、ポリ塩化ビニル、エチレンー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリアクリルアミド樹脂、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルビラゾリン、ポリビニルピレン等が挙げられる。また、熱及び/又は光によって架橋される熱硬化型樹脂及び光硬化型樹脂も使用できる。

[0043]いずれにしても絶縁性で通常の状態で被膜を形成しうる樹脂並びに熱及び/又は光によつて硬化し被膜を形成する樹脂であれば特に制限はない。

【0044】上記添加剤としての可塑剤としては、ハロゲン化パラフィン、ジメチルナフタリン、ジブチルフタレート等が挙げられ、流動性付与剤としては、モダフロー(モンサントケミカル社製)、アクロナール4F(バスフ社製)等が挙げられ、ピンホール抑制剤としては、ベンゾイン、ジメチルフタレート等が挙げられる。これらは適宜選択して使用され、その量も適宜決定されればよい。

[0045] 本発明において導電性基材とは、導電処理 した紙又はプラスチツクフィルム、アルミニウムのよう な金属箔を積層したプラスチツクフィルム、金属板等の 導電体である。

[0046] 本発明の電子写真感光体は、導電性基材の上に光導電層を形成したものである。光導電層の厚さは5~50μが好ましい。光導電層として電荷発生層及び電荷輸送層の複合型を使用する場合、電荷発生層は好ましくは0.001~10μm、特に好ましくは0.2~5μmの厚さにする。0.001μm未満では、電荷発生層を均一に形成するのが困難になり、10μmを超え 50

ると、電子写真特性が低下する傾向がある。電荷輸送層の厚さは好ましくは $5\sim50~\mu\,\mathrm{m}$ 、特に好ましくは $8\sim25~\mu\,\mathrm{m}$ である。 $5~\mu\,\mathrm{m}$ 未満の厚さでは、初期電位が低くなり、 $5~0~\mu\,\mathrm{m}$ を超えると、感度が低下する傾向があっ

12

【0047】導電性基材上に、光導電性基材を形成するには、有機光導電性物質を導電性基材に蒸着する方法、有機光導電性物質及び必要に応じその他の成分をトルエン、キシレン等の芳香族系溶剤、塩化メチレン、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素系溶剤、メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール系溶剤などに均一に溶解又は分散させて導電性基材上に塗布し、乾燥する方法などがある。塗布法としては、スピンコート法、浸漬法等を採用できる。電荷発生層及び電荷輸送層を形成する場合も同様に行うことができるが、この場合、電荷発生層と電荷輸送層は、どちらを上層としてもよく、電荷発生層を二層の電荷輸送層ではさむようにしてもよい。

【0048】本発明におけるフタロシアニン組成物をスピンコート法により塗布する場合、フタロシアニン組成物をクロロホルム、トルエン等のハロゲン化溶剤又は非極性溶剤に溶かして得た塗布液を用いて回転数500~4000 rpmでスピンコーティングすることが好ましく、また、浸漬法によって塗布する場合には、フタロシアニン組成物をメタノール、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、塩化メチレン、1、2-ジクロロエタン等のハロゲン溶剤にボールミル、超音波等を用いて分散させた塗液に導電性基板を浸漬することが好ましい。

[0049]本発明の電子写真感光体は、更に、導電性 30 基材のすぐ上に薄い接着層又はバリア層を有していても よく、表面に保護層を有していてもよい。

[0050]

【実施例】以下、実施例によって、本発明を詳細に説明 する。

【0051】製造例1

チタニルフタロシアニン0.75g及び塩化インジウムフタロシアニン0.25gからなるフタロシアニン混合物1gを硫酸20gに溶かし室温で30分撹拌した後、これを氷水で冷却したイオン交換水1リットルに、約400分で滴下し再沈させた。さらに冷却下で1時間撹拌後、ただちに、遠心分離により沈殿物を分離し、700mgの沈殿物を得た。1回目の洗浄として、沈殿物700mgに洗浄水としてのイオン交換水120mlを加え撹拌し、次いで、遠心分離により沈殿物と洗浄水を分離除去した。同様の洗浄操作をさらに5回続けて行った。6回目の操作における分離除去した洗浄水(すなわち洗浄後の洗浄水)のph及び伝導率を測定した(23℃)。phの測定には、横河電機社製モデルPH51を使用した。また、伝導率の測定は、柴田科学器械工業社製モデルSC-17Aを使用した。洗浄水のph、伝導率は、それぞ

れ、3.0~3.5、50~100 μ S/cmの範囲にあった。その後、メタノール60mTで3回洗浄した後60 $^{\circ}$ Cで4時間真空加熱乾燥しフタロシアニン組成物中間体の結晶を得た。

【0052】つぎにこの中間体1gに1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン10mlを加え、150℃で1時間加熱撹拌し、放冷ろ過後、メタノールで洗浄して60℃で4時間真空加熱乾燥し、本発明におけるフタロシアニン組成物の結晶を得た。この結晶のX線回折スペクトルを図1に示した。

【0053】製造例2

フタロシアニン混合物1gを硫酸30gに溶かした以外は、製造例1と同様にして、フタロシアニン組成物を製造した。得られた組成物のX線回折スペクトルは図1と同じであった。

[0054]比較製造例1

フタロシアニン混合物1gを硫酸50gに溶かした以外は、製造例1と同様にして、フタロシアニン組成物を製造した。得られた組成物のX線回折スペクトルを図2に示した。

[0055]比較製造例2

フタロシアニン混合物1gを硫酸90gに溶かした以外は、製造例1と同様にして、フタロシアニン組成物を製造した。得られた組成物のX線回折スペクトルを図2と同じであった。

[0056]比較製造例3

フタロシアニン混合物の代わりにチタニルフタロシアニンのみを用いた以外は、製造例 1 と同様に製造した。得られた組成物のX線回折スペクトルを図 3 に示した。

[0057]比較製造例4

フタロシアニン混合物の代わりにチタニルフタロシアニンのみを用いた以外は、比較製造例2と同様に製造した。得られた組成物のX線回折スペクトルを図3と同じであった。

【0058】実施例1

製造例1で製造したフタロシアニン組成物1.5g、ポリビニルブチラール樹脂エスレックBL-S(積水化学社製)0.9g、メラミン樹脂ML351 $\mathbb W$ (日立化成工業社製)0.1g、エチルセロソルブ49g及びテトラヒドロフラン49gを配合し、ボールミルで分散した。得られた分散液を浸漬法によりアルミニウム板(導電性基材100 $\mathbb W$ 100 $\mathbb W$ 2.1 $\mathbb W$ 140 $\mathbb W$ 2.1 $\mathbb W$ 140 $\mathbb W$ 2.5 $\mathbb W$ 1 $\mathbb W$ 2.5 $\mathbb W$ 3.5 $\mathbb W$ 4.5 $\mathbb W$ 6.5 $\mathbb W$ 7.5 $\mathbb W$

【0059】上記のNo.4の電荷輸送性物質1.5g、 ポリカーボネート樹脂ユーピロンS-3000(三菱瓦 14

斯化学社製)1.5 g及び塩化メチレン15.5 gを配合して得られた塗布液を上記基板上に浸漬法により塗工し、120℃で1時間乾燥して厚さ20μmの電荷輸送層を形成した。

【0060】電子写真特性(感度、残留電位、暗減衰 率、光応答性)は、シンシア30HC(緑屋電気社製) により評価した。コロナ帯電方式で感光体を-650V まで帯電させ、780nmの単色光を50mS感光体に露光 し種々の特性測定を行った。上記の特性の定義は、以下 10 の通りである。感度 E 50は、初期帯電電位 - 650 V を 露光0.2秒後に半減させるのに要する780nmの単色 光の照射エネルギー量であり、残留電位Vrは、同波長 の20m]/m²の単色光を50mS露光し、露光0.2秒後 及び0.5秒後に感光体の表面に残る電位である。暗減 衰率DDRは、感光体の初期帯電電位-650Vと初期 帯電後暗所1秒放置後の表面電位V(-V)を用いて (V/650)×100と定義した。光応答性T1/2 は、波長780nmの20m]/m²の単色光を50mS露光 し、初期帯電電位-650Vを半減させるのに要する時 20 間 (mS) と定義した。また、繰り返し特性は、帯電-露 光を1000回繰り返した後の帯電電位V1000の初 期帯電電位に対する比(V o 保持率)及び同様な方法で 評価した暗滅衰の保持率(DDR保持率)によって評価 した。また、画質は画質評価機(負帯電、反転現像方 法)を用いて、かぶり、黒点、白抜け、及び黒字の画像 濃度を評価した。表面電位を-700V、バイアス電位 を-600Vとした。黒字の画像濃度は、マクベス反射 濃度計 (A division of Kollmergen Corporation社製) で評価した。結果を表1に示した。

【0061】実施例2

30

実施例1において製造例2で得られたフタロシアニン組成物を用いた以外は実施例1に準じて電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表1に示した。

[0062]比較例1~2

実施例1において比較製造例1~2で得られたチタニルフタロシアニン組成物を用いた以外は、実施例1に準じて電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表1に示した。

【0063】比較例3~4

40 実施例1 において比較製造例3~4で得られたチタニルフタロシアニンを用いた以外は、実施例1 に準じて電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表1 に示した

[0064]

【表1】

16

表 1

| | | 実施例 1 | 実施例2 | 比較例1 | 比較例2 | 比較例3 | 比較例4 |
|-------|-------------|--------------|-------|----------|---------|----------|--------|
| | | 英胞奶 I | 关语例 2 | TENX DAT | 1040032 | 7C4X53 2 | 九牧例 4 |
| 電荷発 | 生材料 | 製造例 1 | 製造例 2 | 比較製造例 1 | 比較製造例 2 | 比較製造例3 | 比較製造例4 |
| 電荷輸 | 送材料 | No. 4 | No. 4 | No. 4 | No. 4 | No. 4 | Na.4 |
| E 50 | (mJ/m²) | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.4 |
| V r | (-V) | 4 0 | 4 1 | 4 7 | 4 6 | 68 | 6 1 |
| DDR | (%) | 93.8 | 94.2 | 94.0 | 93.6 | 86.9 | 86.4 |
| T 1/2 | (nS) | 11.6 | 12.1 | 16.4 | 15.8 | 24.0 | 22.5 |
| 繰り返し | V o 保持率 (%) | 91.2 | 90.8 | 72.1 | 69.7 | 63.8 | 62.7 |
| 特性 | DDR保持率 (%) | 94.5 | 93.6 | 82.9 | 81.4 | 69.1 | 68.2 |
| 画質 | かぶり | 良好 | 良好 | 多発 | 多発 | 多発 | 多発 |
| | ,点概 | 良好 | 良 好 | 多 発 | 多 発 | 多発 | 多発 |
| | 白 抜 け | 良 好 | 良好 | 多発 | 多発 | 多発 | 多発 |
| | 画像濃度 | 1. 3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 |

【0065】実施例3~4

実施例1において電荷輸送材料としてNo.4の化合物の代わりにNo.2を用いた以外は実施例1~2に準じて電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表2に示した。

*実施例1において電荷輸送材料としてNo.4の化合物の代わりにNo.2を用いた以外は、比較例1~4に準じて電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表2に示した。

[0067]

【0066】比較例5~8

* 【表2】

表 2

| 3X A | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|
| | | 実施例1 | 実施例 2 | 比較例1 | 比較例 2 | 比較例3 | 比較例4 |
| 電荷発 | 生材料 | 製造例1 | 製造例2 | 比較製造例 1 | 比較製造例 2 | 比較製造例3 | 比較製造例4 |
| 電荷輸 | 送材料 | No. 2 | No. 2 | No. 2 | No. 2 | Na. 2 | No. 2 |
| E 50 | (mJ/m²) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.8 | 3.7 |
| Vr | (-V) | 4 4 | 4 3 | 5 1 | 5 0 | 7 1 | 6 9 |
| DDR | (%) | 93.7 | 93.5 | 93.8 | 93.6 | 87.3 | 86.9 |
| T 1/2 | (mS) | 12.5 | 12.7 | 18.6 | 19.0 | 26.1 | 24.8 |
| 繰り返し | V o 保持率 (%) | 90.3 | 91.7 | 69.5 | 70.1 | 64.7 | 59.3 |
| 特性 | DDR保持率 (%) | 95.1 | 94.2 | 79.8 | 82.3 | 70.2 | 66.4 |
| 圃 實 | かぶり | 良 好 | 良好 | 多発 | 多発 | 多発 | 多発 |
| | 点 点 | 良 好 | 良好 | 多発 | 多発 | 多発 | 多発 |
| | 白抜け | 良 好 | 良好 | 多発 | 多発 | 多発 | 多発 |
| | 画像浪度 | 1.4 | 1.4 | . 0. 9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |

17

[0068]

【発明の効果】本発明によって得られるフタロシアニン 組成物を用いた電子写真感光体は、帯電性、暗減衰、感 度等の電子写真特性が優れており、特に高感度であるこ とから高速、高解像度が要求される電子写真プロセスに 好適に応用することができる。

【図面の簡単な説明】

18

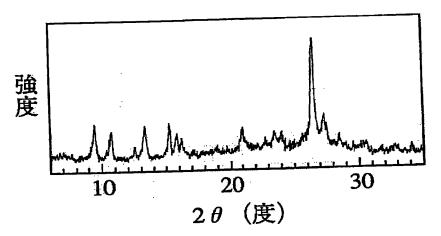
*【図1】製造例1において得られたフタロシアニン組成物のX線回折スペクトル。

【図2】比較製造例1において得られたフタロシアニン 組成物のX線回折スペクトル。

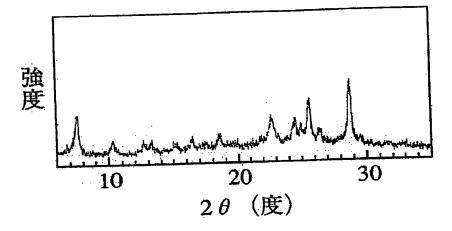
【図3】比較製造例3において得られたチタニルフタロシアニンのX線回折スペクトル。

*

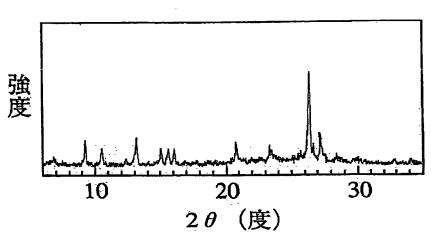
【図1】



[図2]







This Page Blank (uspto)